

		for all setups		if applicable					
responsibl e for:	general safety	electrical safety	lifting and heights	chemicals	cryogenics	RF fields	DC magnetic fields	lasers	other
GLM	K. Johnston	K. Johnston	K. Johnston	K. Johnston	K. Johnston	n/a?	n/a?	n/a	K. Johnston
GHM	J. G. Martins Correia	J. G. Martins Correia	J. G. Martins Correia	J. G. Martins Correia	J. G. Martins Correia	n/a?	n/a?	n/a	J. G. Martins Correia
LA1/LA2	M. Kowalska	M. Kowalska	M. Kowalska	M. Kowalska	M. Kowalska	M. Kowalska	M. Kowalska	n/a	M. Kowalska
COLLAPS	M.L.Bissell	R. Garcia	S. Ettenauer	M.L.Bissell	n/a	n/a	M.L.Bissell	M.L.Bissell	M.L.Bissell
CRIS	K. M. Lynch	K. M. Lynch	K. M. Lynch	K. M. Lynch	K. M. Lynch	n/a	n/a	K. M. Lynch	K. M. Lynch
ISOLTRAP	V. Manea	F. Wienholtz	D. Atanasov	V. Manea	V. Manea	V. Manea	D. Atanasov	F. Wienholtz	V. Manea
IDS	M. Madurga	M. Madurga	M. Madurga	n/a	M. Madurga	n/a	n/a	n/a	n/a
NICOLE	M. Madurga	M. Madurga	M. Madurga	M. Madurga	M. Madurga	n/a?	n/a?	n/a	M. Madurga
TAS	B. Rubio	B. Rubio/ J. Agramunt	B. Rubio	B. Rubio	B. Rubio	n/a	n/a	n/a	
VITO	T. Molholt	T. Molholt	T. Molholt	T. Molholt	n/a?	M. Kowalska	M. Kowalska	M. Kowalska	T. Molholt

bold -
respective
courses
followed